システムの創生部門 准教授 横浜国立大学 大学院工学研究院

## 井上 史大 氏

だ。同氏に2022年4 るimecに研究職とし 半導体研究開発機関であ 6年生まれの36歳で横浜 取り組みや今後の活動に kohama Alliance) ∫ S geneous Integration Yo 月に設立したコンソーシ 前線に触れてきた人物 ど、半導体研究開発の最 は大学卒業後、世界的な するなど、業界内での注 たコンソーシアムを設立 井上史大氏は、日本国内 国立大学准教授を務める 活発化している。 198 開発に向けた取り組みが 内でも産官学連携で研究 が集まるなかで、日本国 テロジーニアスインテグ アム「HIYA (Hetero て約10年間在籍するな 目度を高めている。同氏 テグレーションに特化し でヘテロジーニアスイン ケージ分野の開発に注目 ついて話を聞いた。 レーションなど先端パッ チップレットや30へ

> () のご経歴から教えて下さ まずは、これまで

究インターンシップに参 に在籍中、imecの研 井上 関西大学大学院

> 人研究員を日本に呼び戻 の制度は海外にいる日本

> > 強みは半導体 成功、そして

に特化した機

そうという狙いもあり、 ていた横浜国大に籍を置 あって、同制度を活用し 献したいという気持ちも 日本の半導体産業にも貢

る。 また、 ASM Lとと こと、早期にR&D専用 上げたことが挙げられ のクリーンルームを立ち すべき企業がいなかった 地場企業が存在せず優遇 関であることと、有力な

> ションプラットフォームあり、オープンイノベー 研究会レベルに過ぎない であることを痛感し、H すでに30社の企業に参画 旨に共感してもらって、 組織ではあるが、その趣 してもらっている。これ

ないと思って

いる。

i m e c の

と意味がな

い、成果は出

のポテンシャルを超えら 著名な研究者が「この指 は私の持論でもあるが、 ムを設立しても、その人 止まれ」でコンソーシア - YAを設立した。 まだ

れないと思っている。

実装は日本が強いイメー い。ただ、パッケージや 究や支援を行っていきた ゼンスを守れるような研 材料メーカーが今のプレ たい。日本が強い装置・ しっかりと生かしていき そっくりそのままime 誤を続けている。ただ、 の助走期間として試行錯 ムとなるべく、現在はそ 大の半導体コンソーシア て、日本の立地・強みを cは無理だとも思ってい

ドを考えると 今後のトレン ジがあるが、 決して安泰と

## 指すは 日本版i 4月にコンソーシアムを設立 m e

かせてもらうことになっ 10年間在籍した;

せてもらいながら、im スドク制度なども活用さ で、その後東北大学のポ 加したことがきっかけ

e cには11~21年の実質

ダイシング、そして最近 D実装に関連し、TSV ー接合などに関わってき 注目を集めているウエハ やめっき、CMP、研削、 ていた。研究テーマは3 10年間にわたって所属し mecの名前が世界的に 設立は1984年だ。 i いが、組織としては古く mecはどんなところで 井上 意外かもしれな

越研究員事業に応募し、 本に戻る決意をした。こ それに受かったことで日 井上 文部科学省の卓

関係するのだが、コンソ

HIYA設立の経緯にも

労していた。これは私の

までのあいだは非常に苦 代以降なので、実はそれ 知れ渡るのは2000年

ーシアムは長くやらない

もにEUVへの賭けに勝 きかった。 ったことも結果的には大 -HIYA設立のき

装置メーカーの連携が物

程装置メーカーと後工程 ども要らず、日本の前工 う。高価なEUV装置な

を言う領域だと思う。

今後の活動につい

ある面白い存在だと思

r Delivery Network )

PDN (Back Side Powe 面に電極を配置するBS

などは日本でやる価値の

っかけは。 要なのはエコシステムで 機感を覚えた。そこで必 ンスが失われてしまう危 ・材料メーカーのプレゼ は日本の強みである装置 ものが多く、このままで 業の1対1の関係である 額であったり、大学と企 はあるものの、予算が少 ると、研究テーマや案件 井上 日本に戻ってく

日本に戻るきっか

うことで、我々はコンソ この輪の中心には私や横 でいくことが最も大事 けた枠組みづくりが重要 ぎないということだ。我 浜国大がいてはダメとい を取り込んで、総合体と して世界市場に売り込ん な仕事で、すべての技術 々はあくまでも協創に向 ーシアムの一参加者に過 同時に、重要なことは

本版imecを作ること 井上 夢は大きく、日 今後の目標は。

おり、これをつなげる くる。こうしたなかで、 は前工程技術で後工程を はいえない。 要になってくると考えて 前工程装置と後工程装置 行うケースが一層増えて 込まれてきている。今後 サプライチェーンが飲み してきて、後工程分野の アンドリーやIDMが後 の連携が今まで以上に必 工程分野にどんどん進出 「ハブ」「ブースター」 井上 先端分野ではフ ―具体的には。

だ。2050年に世界最 ち出すのも難しい。少し では担っていきたい。 としての役割をHIYA で前工程を手がけるケー 視点を変える必要があ げられており、特色を打 各地で開発競争が繰り広 となるハイブリッド接合 スも増えると考えてお る。例えば、後工程技術 が当面のテーマだ。ただ 今後のキーテクノロジー ハイブリッド接合は世界 井上ニーズが高く、 配線構造において裏 研究テーマは。

めているところだ。 めに、現在鋭意作業を進 い体制でスタートするた いる。来年度からは新し への組織変更を予定して するべく、技術研究組合 プロジェクトの受け皿と (聞き手・編集長 井上 HIYAを国家

